



Рис. 5. Ток на подложке при воздействии лазерного излучения с плотностью мощности $1,8 \cdot 10^9$ Вт/см² на различные мишени с постоянными потенциалами в промежутках мишень – сетка (20 В) и сетка – подложка (50 В):

a – Al; $б$ – Ag; $в$ – Cu. Материалы подложки:

1 – КДБ03; 2 – КЭФ20; 3 – 08Х18Н10Т

Fig. 5. Current on the at acting laser radiation with a power density of $1.8 \cdot 10^9$ W/cm² on various targets with constant potentials in the intervals target – grid (20 V) and grid – substrate (50 V):

a – Al; b – Ag; c – Cu. Substrate materials: 1 – KDB03; 2 – KEF20; 3 – 08H18N10T